

D 25

발화합성법으로 제조한 Y_2O_3 - $BaCO_3$ - CuO - Ag 분말에서 $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ 상의 생성속도

양석우, 신형식, 김찬중, 홍계원

전북대학교 화학공학과, 한국원자력연구소 초전도연구팀

서론

$YBaCuO$ 계 초전도체의 미세구조 및 전기적특성 등을 향상시키기 위한 방법중의 하나로 미세하고 균일한 분말의 제조가 필요하다. 초전도 원료분말을 제조하는 방법으로 고상반응법, 발화합성법, 졸겔법, 및 공침법 등이 있으며, 발화합성법은 원료분말을 1N의 질산(HNO_3)에 녹이는 액상의 chemical mixing 이므로 ball-milling하여 원료분말을 기계적으로 혼합하는 고상반응법보다 초전도 원료분말이 균일하고 미세하다. 또한 발화합성법은 대량생산이 용이하며, 균일하고 미세한 분말의 특성으로 초전도상으로 전환이 빠른 장점을 갖고 있다. 본 연구는 발화합성법과 고상반응법으로 초전도 원료분말을 제조하여 초전도상의 formation kinetics를 조사하였다.

실험방법

아래 그림은 $YBaCuO$ 계 초전도 원료분말을 발화합성법으로 제조하는 실험절차이다.

먼저 Y_2O_3 , $BaCO_3$ 및 CuO 의 원료를 질을 1:2:3의 몰비로 무게를 달아 삼각 플라스크 내에서 1N 의 질산으로 녹인다. 용액에 citric acid를 넣어 chelation 시킨 후 암모니아수로 용액을 중화시켰다. 중화된 용액을 oven에서 250°C, 5시간 유지하면 흑갈색의 분말이 얻어진다. 본 연구는 발화합성법과 고상반응법으로 제조한 초전도 원료분말을 850, 880, 900°C의 하소온도에서 30분부터 10시간까지 반응시켜 각각의 생성속도를 조사했다.

결과

제조된 원료분말이 초전도상으로 되는 formation kinetics를 X-ray 회절법을 통하여 계산한 결과 발화합성법이 고상반응법보다 빠른 것으로 나타났으며, 전자현미경을 통한 미세구조도 발화합성법으로 제조한 시편이 고상반응법으로 제조한 시편보다 입자의 크기가 균일하고 작은 것으로 관찰되었다.

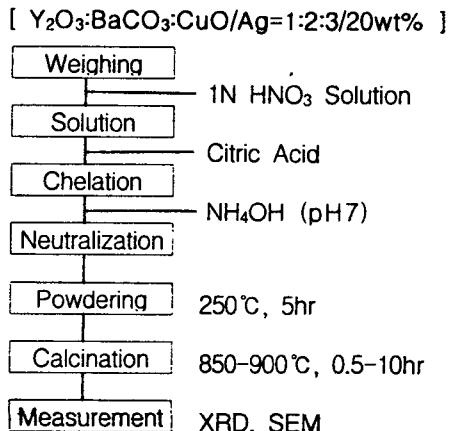


Fig. Experimental procedure of pyrophoric synthetic technique.